

実行委員会特別企画

～Beyond 5G に向けた高分子材料～

9月18日（日）10:45～12:45 B会場

【招待講演】

18B1 10:45-11:45 座長：大石好行（岩手大理工）

「5G 高度化と 6G で求められる高分子材料の技術動向と材料設計」

高橋 昭雄（横浜国立大）

【依頼講演】

18B2 11:45-12:15 座長：大石好行（岩手大理工）

「5G、ミリ波に対応する低誘電ポリイミドの設計と応用」

荒木 斉（東レ（株））

【依頼講演】

18B3 12:15-12:45 座長：大石好行（岩手大理工）

「次世代の高周波用途向け分岐型ポリフェニレンエーテルの開発」

○石川信広, 関口翔也, 三島祥子（太陽ホールディングス（株））